

PRESS RELEASE

2019年 6月18日
公益財団法人 中国地域創造研究センター

2019年度 第1回電子デバイス事業化フォーラムの開催について

公益財団法人 中国地域創造研究センター（会長：平野 正樹）は、半導体・電子デバイス製造装置分野の市場動向や最先端技術等についての講演などを通じて地域ネットワークの拡充や事業化促進を図ることを目的に「2019年度第1回電子デバイス事業化フォーラム」を下記のとおり開催いたしますのでお知らせします。

第1回目のフォーラムは、「半導体業界の現状および今後の展望について」をテーマとし、国際技術ジャーナリストとして業界全体の動きをフォローされ活躍しておられる元ソニーの服部 毅 氏から「集積回路発明60周年：半導体産業の歴史に学ぶいくつかの教訓」、「世界半導体産業及びディスプレイ産業の最新動向と将来展望」と題してご講演いただきます。

世界の半導体産業などに、ご関心のある方など多数の皆さまのご来場をお待ちしております。

記

1. 開催日時 2019年 7月27日（土） 13:30～17:00
2. 開催場所 福山商工会議所 101会議室（福山市西町2-10-1）
3. プログラム
 - ・開会の挨拶（13:30～13:35）
（公財）中国地域創造研究センター 専務理事 増矢 学
 - ・第1部（13:35～14:50）
題目 「集積回路発明60周年：半導体産業の歴史に学ぶいくつかの教訓」
講師 Hattori Consulting International 代表 服部 毅 氏
～休憩（10分）～
 - ・第2部（15:00～16:15）
題目 「世界半導体産業及びディスプレイ産業の最新動向と将来展望」
講師 Hattori Consulting International 代表 服部 毅 氏
～休憩（10分）～
 - ・質疑応答・意見交換およびディスカッション（16:25～16:55）
 - ・閉会（16:55～17:00）
備後半導体技術推進連合会（BISTEC）会長 藤代 祥之
4. 参加費 無 料（先着順）
5. 定 員 100名
6. 申込締め切り 2019年7月22日（月）
7. 申込方法（公財）中国地域創造研究センターHPのイベント案内でご確認のうえ、所定の申込フォームでお申込みください。
また、E-mail 又は FAX でも受け付けます。（産業創造部 高原まで）
HP URL : <https://cric.jp/>
E-mail : zdkoryu1@cric.jp
TEL : 082-241-9940 FAX : 082-245-7629



この事業は、競輪の補助を受けて実施します。

<http://hojo.keirin-autorace.or.jp/>